<u>Previous Doc</u>

Next Doc First Hit Go to Doc#

Generate Collection ()

L8: Entry 68 of 74

File: DWPI

May 8, 1991

DERWENT-ACC-NO: 1991-180694

DERWENT-WEEK: 199125

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical recording medium - has transparent substrate, recording layer, dielectric layer, and/or protecting layer and plasma-polymerised layer

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

SEKISUI CHEM IND CO LTD

SEKI

PRIORITY-DATA: 1989JP-0245479 (September 20, 1989)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 03108136 A

May 8, 1991

000

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 03108136A

September 20, 1989

1989JP-0245479

INT-CL (IPC): G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03108136A

BASIC-ABSTRACT:

Medium has (1) synthetic resin transparent disc substrate, (2) optical recording layer, (3) dielectric layer and/or (4) protecting layer. An organic silane cpd. is plasma-polymerised on whole surface of the layers or on the substrate surface and then the polymerised layer is plasma treated in presence of O2.

ADVANTAGE - Moisture resistance, corrosion resistance, environmental stability, mechanical ageing deterioration, scratch resistance and sensitivity deterioration are improved.

In an example, dielectric <u>layer (SiAlON)</u>, optical recording <u>layer (TbFeCo)</u> and protecting <u>layer (SiAlON)</u> were successively provided on polycarbonate <u>disc substrate</u>. Trimethoxy (vinyl) silane was plasma polymerised in Ar gas applying discharge electric power (13.56 MHz, 100 W). Obtd. polymerised layer (100 Angstroms thick) was plasma treated in O2 gas.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM TRANSPARENT SUBSTRATE RECORD LAYER DIELECTRIC LAYER PROTECT LAYER PLASMA POLYMERISE LAYER

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 T03 W04

CPI-CODES: A04-A; A12-L03C; G06-A08; G06-C06; G06-D07; G06-F04; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01; T03-B01C; T03-N01; W04-C01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1779U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0202 0216 0231 1052 1292 2010 2018 2019 2081 2092 2198 2203 2432 2437 2440 2477 2478 2482 2499 2545 3251 2595 2607 2609 2622 2654 3255 2726 2729 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 05- 116 143 155 157 158 229 231 247 347 348 350 357 359 431 438 443 445 466 467 472 476 477 516 523 53& 532 533 535 540 541 545 549 551 560 561 57& 575 596 634 649 688 720

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-077992 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1991-138308

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-108136

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月8日

G 11 B 7/24

В

8120-5D 8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全15頁)

会発明の名称

光情報記録媒体およびその製造方法

②特 願 平1-245479

②出 願 平1(1989)9月20日

@発明者 髙

徹

茨城県つくば市春日3丁目8番11号

仰発 明 者

澤 剛

茨城県つくば市吾妻3丁目13番8号

勿出 願 人 積水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

明和音

1. 発明の名称

光情報記録媒体およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた光情報記録媒体において、その全面または透明基板表面に、有機ケイ素化合物のプラズマ重合膜を形成した後、該プラズマ重合膜を酸素の存在下でプラズマ処理して成ることを特徴とする光情報記録媒体。
- (2) 光情報記録媒体が、合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた2枚の光情報記録媒体を、接着層を介して記録層側の面どうし張り合せた構造のものである請求項1記載の光情報記録媒体。
- (3) 有機ケイ素化合物が下記一般式 [I] ないし [V] で示される有機ケイ素化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物である請求項1または2記載の光情報記録媒体。

$$(R^{+})_{n}$$

 $CH_{n} = CH - Si (OR^{+})_{n-n}$ [I]

(ただし、式中、R・は炭素数1~6の炭化水素基、R・はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アセトキシ基から選ばれ、互いに同一まだは相異なっていてもよく、nは0~3の整数を表わす。)

(ただし、式中、R'は水素原子またはメチル 基、R'は炭素数1~5の(-CH₁-) 基、R'はア ルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アセトキ シ基から選ばれ、互いに同一または相異なってい てもよく、R'は炭素数1~6の炭化水素基であ り、mは0~3の整数を表わす。)

$$(R^{\perp})_{n} S i (R^{\perp})_{n-1} \qquad [III]$$

(ただし、式中、R'は炭素数1~6の炭化水素基、メタクリロキシ基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、イソシアノ基、フッ素または

塩素を有する有機基から選ばれ、R®はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、塩素原子から退ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていてもよく、kは0~4の整数を表わす。)

$$(R^{+})_{*-n} (R^{+})_{*-n}$$
 $(R^{+})_{n} - S_{i} - A_{i} - S_{i} - (R^{+})_{n}$
(IV)

(ただし、式中、 R - および R * は同種または 異種のアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、 アセトキシ基または塩素原子で、 R * および R * は置換または非置換の一価の炭化水素基であり、 A は二価の炭化水素基、酸素原子または硫黄原子 を含有する二価の有機基から選ばれ、m および n は 1 ~ 3 の整数を表わす。)

(ただし、式中、Rは炭素数1~6の炭化水素基、ビニル基、メタクリロキシ基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、フッ素または塩素を含有する有機基から選ばれ、R、はアルキル基、アシル基、アリールアルキル基から選ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていてもよく、nは

素基、R®はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アセトキシ基から選ばれ、互いに同一または相異なっていてもよく、nは0~3の整数を表わす。)

$$C H = C - C - O - R^{2} - S i (O R^{3})_{3-3}$$

$$R^{3} O (II)$$

(ただし、式中、R ' は水素原子またはメチル基、R * は炭紫数 1 ~ 5 の (-CH₂-) 基、R * はアルコキシ基、アセトキシ基から通ばれ、互いに同一または相異なっていてもよく、R * は炭素数 1 ~ 6 の炭化水素基であり、m は 0 ~ 3 の整数を表わす。)

$$(R')_{k} Si (R')_{4-k}$$
 [III]

(ただし、式中、R・は炭素数1~6の炭化水 素基、メタクリロキシ基、エポキシ基、アミノ 基、メルカプト基、イソシアノ基、フッ素または 塩素を有する有機基から退ばれ、R®はアルコキ シ基、アルコキシアルコキシ基、塩素原子から退 ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていて 1~4の整数を表わす。)

- (4) 合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた光情報記録媒体において、その全面または透明基板表面に、有機ケイ素化合物のブラズマ重合膜を形成した後、 該ブラズマ重合膜を酸素の存在下でブラズマ処理 することを特徴とする光情報記録媒体の製造方法。
- (5) 光情報記録媒体が、合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた2枚の光情報記録媒体を、接着層を介して記録層側の面どうし張り合せた構造のものである請求項4記載の光情報記録媒体の製造方法。
- (6) 有機ケイ素化合物が下記一般式 [I] ないし [V] で示される有機ケイ素化合物から選ばれる少なくとも 1 種の化合物である請求項 4 または 5 記載の光情報記録媒体の製造方法。

もよく、kは0~4の整数を表わす。)

$$(R^{4})_{3-n} (R^{4})_{3-n}$$

$$(R^{4})_{n} - S i - A - S i - (R^{2})_{n}$$
(IV)

(ただし、式中、 R ・ および R * は同種または 異種のアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、 アセトキシ基または塩素原子で、 R * および R * は置換または非置換の一価の炭化水素基であり、 A は二価の炭化水素基、酸素原子または硫黄原子 を含有する二価の有機基から選ばれ、m および n は 1 ~ 3 の整数を表わす。)

(ただし、式中、Rは炭素数1~6の炭化水素基、ビニル基、メタクリロキシ基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、フッ素または塩素を含有する有機基から通ばれ、R'はアルキル基、アシル基、アリールアルキル基から退ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていてもよく、nは1~4の整数を表わす。)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、耐湿性、耐食性、耐擦傷性に優れ、 かつ、吸水による形状変化の小さい光情報記録媒 体とその製造方法に関する。

〔従来の技術〕

近年、光ディスクやビデオディスクなどの多種 類の光情報記録媒体が開発され、市販されている。これらの光情報記録媒体は、回転するディスク上にレーザー光を集光し、ディスクからの反射 光の強弱を検出する基本構成を採用しており、ポリカーボネートやポリメチルメタクリレートなどの透明な合成樹脂からなる基板上に記録層を設けたものが代表的なものである。

ところで、記録層に用いられる記録媒体用材料として、Te、Tiなどの金属または金属合金、Te低酸化物、有機染料薄膜、銀塩薄膜、フォトクロミック化合物などが広く提案され、また、使用されているが、これらはいずれも酸化や加水分解されやすい材料であるため、記録層の劣化を防ぐための保護層の開発が進められている。また、合成樹脂製の基板を用いた光情報記録媒体におい

る記録層の剥離や透過水分による記録層の劣化等を防ぐことはできない。この問題は、記録層の表面を誘電体層で被覆した場合も同様である。 また、記録層の面上に反射層、あるいは誘電体層を介して反射層を設けた構造の光情報記録媒体でも、基板側からの吸水問題は解決されない。

一方、記録層および基板の両表面にポリ塩化ビニリデン共配合物含有層を形成すると、光の通路となる基板表面に耐擦傷性に劣る樹脂層が形成されることになるので、信号劣化や感度の劣化など光情報記録媒体としての基本的性能を著しく損なう恐れがある。しかも、このように両表面にポリ塩化にニリデン共重合物含有層を形成しても、耐湿性は充分ではなく、透過水分による記録層の劣化を完全に防ぐことはできない。

さらに、光情報記録媒体には、接着張り合せ構造やエアーサンドイッチ構造などの構造のものがあり、それらは記録層を中心層とする両面張り合せ構造のため、ソリの問題は軽減されるが、透過水分による記録層の劣化を防ぐことはできない。

ては、基板の吸水・膨潤によるソリが生じ、それに起因して記録層が剥離したり、信号競み取りが不可能になったり、あるいは透過水分により記録 簡が劣化するなどの問題がある。そこで、これらの問題を解決して、光情報媒体の長期信頼性をいかにして確保するかが重要な課題となっている。

従来、保護暦として、各種合成樹脂層や二酸化ケイ素などの透明誘電体層を記録層面上に設けることなどが提案されている。例えば、特開昭 6 1 - 3 9 9 4 9 号公報には、透明基板の片面に設けられた光情報記録層の表面にシランカップリング剤もしくはチタンカップリング剤を1~2分子層設け、記録層の面上あるいは記録層および基板の両表面にポリ塩化ビニリデン共重合物含有層を形成することにより、防湿性や耐食性を向上させることが提案されている。

しかしながら、記録層の表面のみをポリ塩化ビニリデン共重合物含有層で保護した場合には、基板面側からの透過水分を遮断することができないので、基板の吸水によるソリおよびそれに起因す

また、記録層の上面または上下面にSIOやSIO。、MgF。、ALNなどの透明誘電体層を積層すれば、記録層を酸化や加水分解から防ぐことができるが、これらの透明誘電体材料は、基板となる合成樹脂との密着性に劣るため、基板の保護層に用いることは困難である。

最近、基板上にブラズマ重合膜を形成することにより、基板と保護層または誘電体層との密替性等を改善することが提案されている(特開昭 6 1 - 1 8 4 7 4 3 号、特開昭 6 2 - 4 0 6 5 2 号、特開昭 6 2 - 4 6 4 4 7 号、特開昭 6 2 - 6 7 7 4 3 号、特開昭 6 2 - 4 6 4 4 7 号、特開昭 6 2 - 9 2 2 5 0 号、特開昭 6 3 - 1 0 3 5 5 号、特開昭 6 2 - 1 9 5 7 4 2 号など)。

しかしながら、これらのブラズマ重合膜では、 その表面特性が不充分であるため、光情報記録媒体の全面または透明基板の保護膜としては充分な 機能を果たすものではない。

また、合成樹脂成形体の表面を二酸化ケイ素膜

で被覆する技術が開発されているが(特開昭61 - 1 2 7 3 4 号)、二酸化ケイ素膜は、合成樹脂 との密着性に劣り、また、合成樹脂成形体と二酸 化ケイ素膜の両者と密着性に優れたプライマーが ないため、この技術を単に光情報記録媒体の保護 用に適用しても、優れた性能を付与することは困 難である。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、耐湿性、耐食性、耐傷傷性が向上し、かつ吸水による形状変化が極めて小さい 光情報記録媒体を提供することにある。

本発明者らは、前記従来技術の有する問題点を克服するために鋭意研究した結果、合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた光情報記録媒体において、その全面または透明基板表面に有機ケイ素化合物のプラズマ重合膜を形成すると、該プラズマ重合膜が合成樹脂や誘電体層、保護層などと密着性に優れていることを見出した。

しかし、このプラズマ重合膜は、炭素原子等を

基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた光情報記録媒体において、その全面または透明基板表面に、有機ケイ素化合物のプラズマ重合膜を形成した後、該プラズマ重合膜を酸素の存在下でプラズマ処理して成ることを特徴とする光情報記録媒体およびその製造方法が提供される。

以下、本発明の各構成要素について説明する。
(光情報記録媒体)

本発明で使用する光情報記録媒体は、合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた多層構造の光情報記録媒体である。

基板の材料となる合成樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂など一般に光情報記録媒体用として用いられている透明性に優れた合成樹脂であれば良く、特に制限されない。

記録層としては、TbFeCo、GdFe、 TbCo、DyFe、NdDyFeCo、Tb 含んでいるため、純粋な二酸化ケイ素膜と比較すると、耐透湿性や耐吸水性などのパリアー性の点でいまだ不充分であった。そこで、プラズマ重合膜を砂索の存在下でプラズマ処理すると、プラズマ重合膜を破索の表面層が選択的に二酸化ケイ素(SiO。)となり、純粋な二酸化ケイ素膜を形成したのとほとんど同様の性能を示すことを見出した。しかも、これらの操作は、二酸化ケイ素膜を形成するのと対比して簡単であり、かつ、合成樹脂基板との密着性の点では格段に優れている。

そして、有機ケイ素化合物のプラズマ重合と酸素によるプラズマ処理とを連続的に適用することにより、耐湿性、耐食性および耐擦傷性が顕著に向上し、かつ吸水性が極めて小さい光情報記録媒体の得られることを見出した。

、本発明は、これらの知見に基づいて完成するに 至ったものである。

[課題を解決するための手段]

かくして、本発明によれば、合成樹脂製の透明

Fe、GdFeBI、GdTbFeなどからなる 記録膜、あるいは相変化型記録材料や色素系記録 材料からなる膜など従来公知のものがいずれも使 用可能である。

誘電体層および/または保護膜の材料としては、SIO。、SIN。、SIALON、SIALNなどSI系の透明な層を形成する誘電体が、好ましく使用できる。

本発明で使用する光情報記録媒体の積層構成は、特に限定されないが、通常、基板/誘電体層/記録層/保護層または基板/記録層/保護層が代表的なものである。

また、単板構成のものだけではなく、合成樹脂製の透明基板上に記録層、誘電体層および/または保護層を設けた2枚の光情報記録媒体を、接着層を介して記録層側の面どうし張り合せた構造のもの、例えば、基板/誘電体層/記録層/保護層/接着層/保護層/記録層/誘電体層/基板などの構造のものであってもよい。このような張り合せ構造のものは、ソリの問題が少ない。

(有機ケイ素化合物)

本発明では、広範な種類の有機ケイ素化合物を使用することができるが、その中でも特に、下記一般式 [I] ないし [V] で表わされる少なくとも1種の有機ケイ素化合物が好ましい。

(ただし、式中、R'は炭素数1~6の炭化水素基、R*はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アセトキシ基から選ばれ、互いに同一または相異なっていてもよく、nは0~3の整数を表わす。)

一般式 [I] で示される有機ケイ素化合物としては、例えば、トリエトキシ(ビニル)シラン、 トリメトキシ(ビニル)シラン、メトキシ(ジメチル)ビニルシラン、エトキシ(ジメチル)ビニ ルシラン、ジメトキシ(メチル)ビニルシラン、 ジエトキシ(メチル)ビニルシラン、ジメトキシ (アセトキシ)ビニルシラン、トリプトキシ(ビ ニル)シラン、トリアセトキシ(ビニル)シラ

素基、メタクリロキシ基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、イソシアノ基、フッ素または塩素を有する有機基から選ばれ、R® はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、塩素原子から選ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていてもよく、kは0~4の整数を表わす。)

一般式 (II) で表わされる有機ケイ素化合物としては、例えば、トリメチルメトキシシラン、ジメチルトリメトキシシラン、スチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルドリストキシシラン、Nー(βーアミノブロビルトリエトキシシフロビルトリストキシシラン、アーメルカブトフロビルトリメトキシシラン、3,3,3-トリフル

ン、トリス (β-メトキシエトキシ) (ビニル) シラン、などが挙げられる。

$$C H_{z} = C - C - O - R^{z} - S i (O R^{z})_{z-z}$$

$$R^{z} O (II)$$

(ただし、式中、R・は水素原子またはメチル基、R。は炭素数1~5の(-CH。-) 基、R。はアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アセトキシ基から選ばれ、互いに同一または相異なっていてもよく、R・は炭素数1~6の炭化水素基であり、mは0~3の整数を表わす。)

一般式 (II) で示される有機ケイ素化合物としては、例えば、アーメタクリロキシブロビル (トリメトキシ) シラン、アーメタクリロキシブロビル (ジメトキシ) メチルシラン、アーメタクリロキシブロビル (ジエトキシ) メチルシランなどが挙げられる。

$$(R^{1})_{k} S i (R^{2})_{4-k}$$
 [III]

(ただし、式中、R・は炭素数 1 ~ 6 の炭化水

オロプロピルトリメトキシシラン、γーグリドキシブロピルトリメトキシシラン、βー (3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシ ラン、メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロ ロシラン、トリメチルクロロシラン、テトラクロ ロシラン等を挙げることができる。

$$(R^{2})_{n-n}$$
 $(R^{4})_{n-n}$ [IV]

(ただし、式中、RªおよびRªは同種または 異種のアルコキシ苺、アルコキシアルコキシ苺、 アセトキシ苺または塩素原子で、RªおよびR⁴ は置換または非置換の一価の炭化水素基であり、 Aは二価の炭化水素基、酸素原子または硫黄原子 を含有する二価の有機基から選ばれ、mおよび n は1~3の整数を表わす。)

一般式 [TV] において、A が二価の炭化水素基であるときは、炭素数 2 ~ 6 のものが好ましい。 具体的には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基などのアルキレン基、フェニレン基などのア リーレン基、フェネチレン基などのアルカリレン 基、またはこれらの基の水素原子が部分的にハロ ゲン原子、アルキル基などで置換された基を挙げ ることができる。

また、Aが酸素原子または硫黄原子を含有する 二価の有機基であるときは、炭素数が3~10の ものが好ましい。具体的には、

- -CH = CH = CH = S CH = CH = +
- -CH = -CH = -S-CH = -CH = -S-CH = -CH = -
- -CH = -CH = CH = S CH = CH = CH = -
- -CH = -CH = CH = S CH = CH = CH = CH = CH = -
- -S-CH .- CH .- CH .-
- -CH = -CH = -O CH = -CH = -O CH = CH = -
- CH = CH = CH = O CH = CH = CH = -

などがある。

このような一般式 [IV] で表わされる有機ケイ素化合物としては、例えば、1、1、3、3 - テトラメチルジシロキサン、ヘキサメチルジシラザン、ヘキサメチルジシロキサンなどを挙げることができる。

アーメタクリロキシブロビルトリス (セーブチルパーオキシ) シラン、アーメタクリロキシブロビルトリス (キュメンパーオキシ) シラン、アーメタクリロキシブロビルトリス (アセチルパーオキシ) シラン、アーメタクリロキシブロビルトリス (ペンゾイルパーオキシ) シラン、アーメタクリロキシブロビルトリス (ラウロイルパーオキシ) などを挙げることができる。

これらの有機ケイ素化合物は、それぞれ単独 で、あるいは複数種組み合わせて用いることがで きる。

(プラズマ賃合膜の形成)

本発明においては、前記有機ケイ素化合物をモノマーとして、プラズマ重合法により合成樹脂基板表面または光情報記録媒体全面にプラズマ重合膜を形成する。

プラズマ重合装置としては、ベルジャー型の内 部電極型または外部電極型、あるいは管型の誘導 結合型などの公知の装置を用いることができる。

プラズマ重合条件は、用いる装置の形状と大き

(ただし、式中、Rは炭素数1~6の炭化水素基、ビニル基、メタクリロキシ基、エボキシ基、アミノ基、メルカプト基、フッ素または塩素を含有する有機基から退ばれ、R、はアルキル基、アシル基、アリールアルキル基から選ばれ、それぞれ互いに同一または相異なっていてもよく、nは1~4の整数を表わす。)

一般式 [V] で表わされる有機ケイ素化合物としては、例えば、ビニルトリス (t - ブチルバーオキシ) シラン、ビニルトリス (アセチルバーオキシ) シラン、ビニルトリス (ペンゾイルバーオキシ) シラン、ビニルトリス (ラウロイルパーオキシ) シラン、アーグリドキシブロビルトリス (t - ブリルトリス (アセチン) シラン、アーグリドキシアロビルトリス (r - ブリドキシアロビルトリス (r - ブリドキシアロビルトリス (r - ブリドキシアロビルトリス (r - ブロビルトリス (r -

さ、モノマーの種類と流量、キャリヤーガスの圧力、放電電圧、減圧度、放電周波数、基板温度などの数多くのパラメーターがあり、当業者であれば、適宜予傭実験を行なうことなどにより、好適な条件設定を行ない、プラズマ重合膜の生成速度やプラズマ重合膜の膜厚等を制御することができる。

プラズマ発生源としては、高周液放電の他に、マイクロ波放電、交流放電等いずれも使用できるが、プラズマ重合膜の形成には、通常、低圧下でのグロー放電による低温プラズマを用いることが好ましい。キャリヤーガスとしては、酸素、アルゴン、窒素等の通常のガスが使用できる。

本発明におけるプラズマ重合の好ましい条件は、例えば、ベルジャー型の内部電極型プラズマ重合装置を使用する場合、放電電力は10~100W、ガス圧力0.5~2.0Torr、ケイ素化合物モノマー流量0.1~20me/分、また、キャリヤーガスを使用するときはガス圧力を0.1~1.0Torr程度とし、重合時間は30秒

~5分程度とすることが望ましい。

プラズマ中には、電子、イオン、ラジカルなどの種々の活性種が存在し、プラズマ重合膜は、これらの活性種が結合・解離を次々と起こすことにより、気相中から直接基材表面上に形成される。前記有機ケイ素化合物をモノマーとするプラズマ重合膜の構造は、正確には不明であるが、重合中のラジカルやイオン等の活性種の発生により合成樹脂基材表面と強固な化学結合を生じ、かつ、高度に積かけした網目構造の平滑な膜を形成するものと考えられる。

(プラズマ処理)

ブラズマ重合膜を形成した後、酸素の存在下に ブラズマ処理を行なう。

ブラズマ処理は、通常、ブラズマ重合に使用した装置を用いて、連続的に行なう。ブラズマ重合 終了後、プラズマ重合装置内からモノマーガスを 排気し、次いで、酸素ガスを導入する。

プラズマ処理の条件は、用いる装置の大きさや 放電電力等に依存するが、通常、放電電力10~

ある.

このように、本発明の光情報記録媒体は、その全面または合成樹脂基板を、密着性に優れ、かつ、表面層が二酸化ケイ素膜と同様のプラズマ重合膜で被覆した構造であるため、耐湿性、耐食性、耐擦傷性が向上し、かつ吸水による形状変化が極めて小さく、耐熱性にも優れている。

(以下余白)

1 0 0 W、ガス圧力 0 . 5 ~ 2 . 0 Torr、ガス流量 5 0 ~ 2 0 0 m e / 分が好ましく、プラズマ処理時間は 3 0 秒~ 2 分程度でよい。

〔作用〕

本発明で使用する有機ケイ素化合物は、プラズマ重合によって、-0-Si-0-結合を骨格とする高度に積かけした網目構造のプラズマ重合膜を形成する。しかも、物理的な堆積による蒸着膜などと異なり、ラジカルやイオンの発生により合成樹脂基板および誘電体層や保護層などの無機物質と化学結合により強固に結合しており、密養力が優れている。

一方、プラズマ重合膜は、使用した有機ケイ素化合物に由来する炭素原子等を含んでいるが、酸素の存在下でのプラズマ処理により、その表面層が選択的にSIO。に変性され、純粋な二酸化ケイ素膜を形成したのと同様の性能を発揮する。

また、低圧ガスのグロー放電を使うプラズマ重 合によれば、合成樹脂成形体を変質させず、しか もグロー放電の性質から均一な表面処理が可能で

(実施例)

以下、本発明について実施例および比較例を挙げて具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

なお、実施例および比較例における加速劣化試 験の方法は、次のとおりである。

<加速劣化試験>

恒温恒湿機にて、65℃、95%RHの条件で、酸化ケイ素被覆光情報記録媒体(ディスク)を3週間保持した後、C/N、媒体欠陥の最大バースト長、機械特性の評価を行なった。

C/N:

回転数1.800rpm、周波数3.7MHzで測定。書き込みレーザーパワーは、2次高周波が最小になるようにした結果、約5mWであった。測定位置は、ディスクの最内周部、結果は100トラック測定の平均値である。

媒体欠陥の最大パースト長(パイト)

(2・7) R L L 変調方式により信号を書き込み、加速劣化試験前後での比較を行なった。測定

位置は、ディスクの最内周部、結果は100ト ラック分の測定結果である。

摄板特性

65℃、95%RHの雰囲気下に3週間保持した後、ディスクの半径方向傾きを測定した。測定位置はディスク中心より半径方向に45mmの位置である。なお、単板仕様ディスクについてのみ評価を行なった。

[実施例1]

ポリカーボネート樹脂からなる光ディスク基板 (直径130mm、厚さ1.2mm)の上に、誘電体層(SiAeON)/記録層(TbFeCo)/保護層(SiAeON)をこの順に設けた構造の光情報記録媒体を作成した。

ベルジャー型の内部電極型プラズマ重合装置を 用い、電極板上に基板として上記の光情報記録媒体を載せ、モノマーとしてトリメトキシ(ピニル)シランを使用して、下記の条件でプラズマ重合を行なって、プラズマ重合膜を形成した。

ブラズマ重合条件

ブラズマ処理

酸素ガス -

--- ガス流量50me/分

ガス圧力・

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 1 3

かくして得られた光情報記録媒体の加速劣化試験の結果は、第1表に示す。

[実施例2]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外は、実施例 1 と同様にプラズマ重合およびプラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

プラズマ重合条件

r - メタクリロキシプロピル (トリメトキシ) シラン

--- ガス流量 O . 5 m l / 分

トリメトキシ (ビニル) シラン

--- ガス流量 0 . 5 m ℓ/分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

トリメトキシ (ピニル) シラン

--- ガス流量 1 m & /分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & / 分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数,

--- 1 3 . 5 6 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 1 分

まず、ガラス製ペルシャーの中に基板を入れ、一旦10 ** Torr の真空に引いた後、キャリヤーガスとしてアルゴンガスを導入してガス圧力を1.5 Torr にする。その後、トリメトキシ(ビニル)シランを1m & /分の割合で導入し、放電力100W、放電周波数13.56MHzにて1分間賃合を行なった。

得られたプライマーの膜厚は、100 Aであった。

次ぎに、ベルジャー内のモノマーガスを排気 し、一旦、10^{-a}Torrの真空に引いた後、下記の 条件でプラズマ処理を行なった。

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 1 3 . 5 6 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[実施例3]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外は、実施例 1 と同様にしてプラズマ重合およびプラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

プラズマ重合条件

メトキシ (ジメチル) ピニルシラン

--- ガス流量0.5mℓ/分

ジメトキシ (アセトキシ) ピニルシラン

--- ガス流量 O . 5 m & / 分

窒素ガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[比較例1]

ラス)

記録層側が凹になる向きのソリを+(プ

比較のために、ブラズマ重合およびブラズマ処理を行なわなかった光情報記録媒体についても同様に評価した。

[比較例2]

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわなかったこと以外は、実施例 1 と同様にして光情報記録媒体を得、同様に評価した。

実施例1~3 および比較例1~2 で得られた光情報記録媒体の加速劣化試験の結果を一括して第1 表に示す。

(以下余白)

1 数 (単板仕様の場合)

	Ö	N \	媒体欠陥の最大パースト長(メイト)	トパースト長 (バイト)	立	摄板特性
	初類儀	3週間後	初期值	3 進國後	初期值	3 通 家
比較例1		-5.7dB	က	532	0	+30 mrad
比較例 2	0	-1.048	က	3 8	°	+ 4 mrad
東施姆 1	0	0	2	. 2	0	+ 2 arad
実施例2	0	-0.1 dB	က	m.	0	+ 1 mrad
海路包3	0	0	m	က	٥	+ 2 mrad

(注) * C/Nは初期値を0とした。

* C / N は初期値を O とした。 * * 複核特性は初期値を O とし、

[実施例4]

実施例 1 で作成した単板仕様の光ディスク 2 枚を、記録層側どうしをアクリル系接着剤で張り合せて、張り合せ構造の光情報記録媒体を作成した。

この張り合せ構造の光情報記録媒体を使用した 以外は、実施例1と同様にプラズマ重合およびプラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得、同様 に評価した。

[実施例5]

プラズマ重合を実施例2と同様にした以外は実施例4と同様にして光情報記録媒体を得、同様に 評価した。

[実施例6]

ブラズマ重合を実施例3と同様にした以外は実施例4と同様にして光情報記録媒体を得、同様に 評価した。

[比較例3]

比較のために、プラズマ重合およびプラズマ処理を行なわなかった前記張り合せ構造の光情報記

緑媒体についても同様に評価した。

[比較例4]

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわなかったこと以外は、実施例4と同様にして光情報記録媒体を得、同様に評価した。

実施例4~6 および比較例3~4 で得られた光情報記録媒体の加速劣化試験の結果を一括して第2 表に示す。

(以下糸白)

媒体)	大 バースト長 (バイト)	3 過配後	7 1 4	3 5	2	m	2	
さ仕様の光価報が	媒体欠陥の最大	初期値	2	ო	7	es .	23	•
数(張り合・	Z	3 週間後	-7.1 dB	-1.0 dB	0	0	0	をひとした
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	υ	初期值	0	.0	0	0	0	Nt初期值
		,	比較知3	比較多 4	東路例4	海路皮 5	実施例 6	N / O * (世)

[実施例7]

ポリカーポネート樹脂からなる光ディスク基板 (直径130mm、厚さ1.2mm)の上に、誘 電体層 (SiA&ON) /記録層 (TbFeCo) / 保護層 (SIA & ON) をこの順に設けた機 **造の光情報記録媒体を作成した。**

ベルジャー型の内部電極型プラズマ重合装置を 用い、電極板上に基板として上記の光情報記録媒 体を載せ、下記の条件でプラズマ重合を行なっ て、プラズマ重合膜を形成した。

ブラズマ重合条件

ピニルトリエトキシシラン

--- ガス流量 1 m ℓ / 分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

ガス圧力 --- 1 . 5 Torr

放電周波数 --- 13.56 M H z

放電電力 --- 1 0 0 W 放電時間 --- 1分

ガラス製ベルジャーの中に基板として上記の光

情報記録媒体を入れ、一旦10~ Torr の真空に 引いた後、キャリヤーガスとしてアルゴンガスを 導入してガス圧力を1.5 Torr にした。その 後、ビニルトリエトキシシランを1m8/分の 割合で導入し、放電電力100W、放電周波数 13.56 M H z にて 1 分間重合を行なった。将 られたプライマーの膜厚は、100人であった。

次ぎに、ペルジャー内のモノマーガスを排気 し、一旦、10°*Torrの真空に引いた後、下記の 条件でプラズマ処理を行なった。

<u>ブラズマ処理</u>

--- ガス流量50m & /分

酸素ガス ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時期

--- 1 分

かくして得られた光情報記録媒体の加速劣化試 験の結果は、第3表に示す。

[実施例 8]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外

は、実施例7と同様にプラズマ重合およびプラズ マ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

ブラズマ重合条件

アーメタクリロキシプロピルトリメトキ

シシラン

--- ガス流量0.5 m ℓ/分

テトラエトキシシラン

--- ガス流量O.5mℓ/分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 9 0 秒

[実施例9]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外 は、実施例7と同様にプラズマ重合およびプラズ マ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

ブラズマ重合条件

トリメチルメトキシシラン

--- ガス流量1.0m ℓ/分

?

7

<u>~</u>

92

0

10

餌が凹にな

記録層

窒素ガス(キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 1 3 . 5 6 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[比較例5]

ブラズマ重合膜形成後、ブラズマ処理を行なわなかったこと以外は、実施例7と同様にして光情報記録媒体を得、同様に評価した。

実施例7~9 および比較例5 で得られた光情報 記録媒体の加速劣化試験の結果を一括して第3 表 に示す。

(以下余白)

13表(単板仕様の場合)

森森

基数

×

被

#

台

5

部

嵌

arad mrad arad nrad 通問犯 軐 旗称 唧 靐 0 0 0 0 の最大パースト艮(ハイト) N က ო 霊 体欠陷(Ø ന 挙 æ *8 0dB z 0 0 圈 O 25 0 0 0 0 开数型 突筋的 東路倒 東施倒

(注) * C/Nは初期値を0とした。

\$

Ħ

z

规

[夷施例10]

実施例7で作成した単板仕様の光ディスク2枚を、記録層側どうしをアクリル系接着剤で張り合せて、張り合せ構造の光情報記録媒体を作成した。

この張り合せ構造の光情報記録媒体を使用した 以外は、実施例7と同様にプラズマ重合およびプ ラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

[夷施例11]

ブラズマ重合を実施例8と同様にした以外は実施例10と同様にして光情報記録媒体を得た。

[実施例12]

ブラズマ重合を実施例9と同様にした以外は実施例10と同様にして光情報記録媒体を得た。

[比較例6]

ブラズマ重合膜形成後、ブラズマ処理を行なわなかったこと以外は、実施例7と同様にして光情報記録媒体を得た。

実施例10~12および比較例6の結果を一括 して第4表に示す。

の最大 ハースト段 (ハイト)	殺鼠隊 6	3 5	7.	8	2
媒体欠陥の最力	初期値	3	2	3	2
N /	3 過 閱 後	-1.0 dB	0	0	0
/ o	初期值	0	0	0	.0
		数例 6	路倒 1 1	插例 12	随例 13
		井	胀	₩	展

[奥施例 1 3]

ポリカーポネート樹脂からなる光ディスク基板 (直径130mm、厚さ1.2mm)の上に、誘 電体層 (SIA ė ON) /記録層 (TbFeCo) /保護層 (SIA & ON) をこの順に設けた構 道の光情報記録媒体を作成した。

ベルジャー型の内部電極型プラズマ重合装置を 用い、電極板上に基板として上記の光情報記録媒 体を載せ、下記の条件でブラズマ重合を行なっ て、プラズマ重合膜を形成した。

ブラズマ重合条件

1.1.3.3-テトラメチルジシロキサン

--- ガス流量 1 m 0 / 分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m e/分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 1 3 . 5 6 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 1 3

ガラス製ベルジャーの中に基板として、上記光

プラズマ取合条件

1.1.3.3-テトラメチルジシロキサン

--- ガス流量 0 . 5 m ℓ/分

ヘキサメチルジシラザン

--- ガス流量 0 . 5 m ℓ/分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[実施例15]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外 は、実施例13と同様にプラズマ重合およびプラ ズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

プラズマ重合条件

1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン

--- ガス流量 O . 5 m & /分

ヘキサメチルジシロキサン

--- ガス流量 O . 5 m & /分

情報記録媒体を入れ、一旦10°* Torr の真空に 引いた後、キャリヤーガスとしてアルゴンガスを 導入してガス圧力を1.5 Torr にした。その 後、1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサン を1 m ℓ/分の割合で導入し、放電電力100 W、放電周波数13.56MHzにて1分間重 合を行なった。得られたプライマーの膜厚は、 100人であった。

プラズマ処理

酸素ガス

--- ガス流量50m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数 --- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 1分

かくして得られた光情報記録媒体の加速劣化試 験の結果は、第5表に示す。

[夷 旅 例 1 4]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外 は、実施例13と同様にプラズマ重合およびプラグ ズマ処理を行なって光慎報記録媒体を得た。

窒素ガス(キャリヤーガス)

--- ガス流量100m & / 分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 1 3 . 5 6 M H z

放電電力 放電時間 --- 1 0 0 W --- 90秒

[比較例7]

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわ なかったこと以外は、実施例13と同様にして光 情報記録媒体を得た。

実施例13~15および比較例7で得られた二 酸化ケイ素膜被覆光情報記録媒体の加速劣化試験 の結果を一括して第5表に示す。

(以下余白)

(単板仕様の場合) 収 摡

	Z \ U	z	媒体欠陥の最大	媒体欠陥の最大ハースト長(ハイト)・	## F	馍馍待性
	初期値	3 通間後	初期値	9 週間後	初期值	3週間後
比較例7	0	-1.0 dB	8	3.8	0	+ 4 mrad
実施例13	0	0	2	. 2	0	+ 2 mrad
東施例 1 4	0	-0.1 dB	8	8	0	+ 1 mrad
東施例 15	0	0	ε	e	0	+ 2 mrsd

(X4F)

Ħ

森

戡

#

*

6

*

Ħ

Þ 40

5

郡

嵌

9

鮾

4 **#**

刚

m

ш

m

C4

က

*C/Nは初期値をOとした。 (出

記録層側が凹になる向きのソリを+(プラス) 徴域特性は初期値を0とし、 2

[実施例16]

実施例13で作成した単板仕様の光ディスク2 枚を、記録層側どうしをアクリル系接着剤で張り 合せて、張り合せ構造の光情報記録媒体を作成し t .

この張り合せ構造の光情報記録媒体を使用した 以外は、実施例13と同様にプラズマ重合および プラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。 [実施例17]

プラズマ重合を実施例14と同様にした以外は 実施例16と同様にして光情報記録媒体を得た。 [実施例 1 8]

ブラズマ重合を実施例15と同様にした以外は 実施例16と同様にして光情報記録媒体を得た。 [比較例8]

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわ なかったこと以外は、実施例16と同様にして光 情報記録媒体を得た。

実施例16~18および比較例8の結果を一括 して第6表に示す。

[実施例 1 9]

ポリカーポネート樹脂からなる光ディスク基板 (直径130mm、厚さ1.2mm)の上に、誘 電体層(SIALON)/記録層(TbFeCo) /保護層 (SiA&ON) をこの順に設けた構 造の光情報記録媒体を作成した。

ベルジャー型の内部電極型プラズマ風合装置を 用い、電極板上に基板として上記の光情報記録媒 体を載せ、下記の条件でプラズマ重合を行なっ て、プラズマ重合膜を形成した。

ブラズマ重合条件

ビニルトリス (t-ブチルパーオキシ) シラン

--- ガス流量 1 m & / 分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

--- ガス流量 1 0 0 m & / 分

ガス圧力 --- 1 . 5 Torr

--- 13.56MHz 放電周波数

放電電力 --- 1 0 0 W

放電時間 --- 1 A

ガラス製ベルジャーの中に基板として、上記光

K-11長 К 戦 6 ဟ 関 ĸ 靐 N N # 臣 鐢 **48** 噩 -1.0 腴 0 0 0 Z ന 圔 ပ 藍 0 0 0 0 ₽ 9 ~ ø ø 玄 盔 圂 盔 × 摆 摆 摇 Ŧ **#K** 胀 東

42

د

يد

0

¥

垣

寰

₽

Ħ

z

ပ

*

炟

情報記録媒体を入れ、一旦10° Torr の真空に 引いた後、キャリヤーガスとしてアルゴンガスを 導入してガス圧力を1.5 Torr にした。その 後、ピニルトリス (セーブチルパーオキシ) シラ ンを1 m ℓ/分の割合で導入し、放電電力100 W、放電周波数13.56MHzにて1分間重 合を行なった。得られたプライマーの膜厚は、 100人であった。

ブラズマ処理

酸素ガス

--- ガス流量50m & /分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放實時間

--- 1分

かくして得られた光情報記録媒体の加速劣化試 験の結果は、第7表に示す。

[夷施例 2 0]

プラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外 は、実施例19と同様にプラズマ重合およびプラ ズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

窒素ガス(キャリヤーガス)

--- ガス流量100m2/分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56MHz

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[比較例9]

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわ なかったこと以外は、実施例19と同様にして光 情報記録媒体を得た。

実施例19~21および比較例9で得られた光 情報記録媒体の加速劣化試験の結果を一括して第 7表に示す。

(以下余白)

プラズマ鼠合条件

ピニルトリス (ベンゾイルパーオキシ) シラン

--- ガス流量 O . 5 m e / 分

ビニルトリス (ラウロイルパーオキシ) シラン

--- ガス流量 O. 5 m & /分

アルゴンガス (キャリヤーガス)

_ --- ガス流量100m & / 分

ガス圧力

--- 1 . 5 Torr

放電周波数

--- 13.56 M H z

放電電力

--- 1 0 0 W

放電時間

--- 90秒

[実施例 2 1]

ブラズマ重合条件を下記のとおりにかえた以外 は、実施例19と同様にプラズマ重合およびプラ ズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。

プラズマ重合条件

ピニルトリス (セーブチルパーオキシ) シラン

--- ガス流量 O . 5 m & /分

ピニルトリス (キュメンパーオキシ) シラン

--- ガス流量 0.5 m & /分

2
4
の場
₩
Ŧ
撒
#
_
軟
7
概

430 430 430 430 430 430 430 430 430 430			乗るく画の長くハーヘヒ以 (ハイト)	Ř	# # # # #
	3 過國級	初類値	3週間後	初期億	3 超 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	-1.0 dB	ĸ	3.8	0	+ 4 mrad
栗施例19 0	0	77	. 23	0	+ 2 mrad
実施例20 0	-0.1 dB	m	က	o	+ 1 arad
実施例21 0		ю	ŵ	0	+ 2 mrad

記録層側が凹になる向きのソリを+ C/Nは初期値をOとした لد 個をり 機械特性は初期

(出)

紐

[実施例 2 2]

実施例19で作成した単板仕様の光ディスク2 枚を、記録層側どうしをアクリル系接着剤で張り 合せて、張り合せ構造の光情報記録媒体を作成した。

この張り合せ構造の光情報記録媒体を使用した 以外は、実施例19と同様にプラズマ重合および プラズマ処理を行なって光情報記録媒体を得た。 【実施例23】

プラズマ重合を実施例20と同様にした以外は 実施例22と同様にして光情報記録媒体を得た。 [実施例24]

プラズマ重合を実施例21と同様にした以外は 実施例22と同様にして光情報記録媒体を得た。 【比較例10】

プラズマ重合膜形成後、プラズマ処理を行なわなかったこと以外は、実施例22と同様にして光情報記録媒体を得た。

実施例22~24および比較例10の結果を一括して第8表に示す。

[発明の効果]

本発明によれば、耐湿性や耐食性が向上し、かつ吸水による形状変化が極めて小さい光情報記録媒体を提供することができる。したがって、広範囲の温度、湿度条件下で長期保存が可能である。また、単板仕様の光情報記録媒体においては、耐湿性の向上により吸水によるソリなどの機械的特性の劣化が防止される。さらに、ブラズマ重酸との表面層は、透明性および表面硬度の高い二酸化ケイ素膜となっているため、耐擦傷性に優れ、信号劣化や感度の劣化などがない。

出願人 積水化学工業株式会社

2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	£	大 K-11長 (K11)	3 通 数	3 5	2	င	2
 総数 数(限り合き仕様の光面 の 1.0 dB 3 の 0 2 0 0 3 		ung L					
 総数 (限)の存件機の は (股)の存件機の は (股)の存件機の は (股)の存件機の は (股)の存件機の は (股)の存件機の は (股)の存析を の (1.0 dB 3) の (0 0 0 0) の (0 3) 			n				
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			攌				
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				ო	2	က	7
2 (
2 (鐷					
8 () () () () () () () () () (-			
第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			350	8			
8 2 章 0 0 0 0 0		,	2				
8 2 章 0 0 0 0 0	£	z		1.	0	°	0
成 2 章 0 0 0 0 0			က	•		1	
器い器ののの	R.	\					
# 2	ا م	U		٥	٥	。	
*		-				1	
	Æ		l			ļ	
25 25 25 E				0	7	m	4
es es es e				-	63	8	10
	- 1			8 5.	逐		圂
	- 1			₩			樫
				Ħ	胀	寒	胀